

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43)Date of publication of application: 19.10.1999

(51)Int.CI.

COSG 77/06

(21)Application number: 11-021585

(71)Applicant:

EASTMAN KODAK CO

(22)Date of filing:

29.01.1999

(72)Inventor:

WOODGATE PAUL E

MAKAREWICZ PETER J

ZION TODD C

(30)Priority

Priority number: 98 16072

Priority date: 30.01.1998

Priority country: US

(54) PRODUCTION OF POLYALKYLSILSESQUIOXAINE PARTICLE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject particle having a narrow particle diameter distribution, by dissolving a surfactant in an alkyltrialkoxysilane or the like, mixing the mixture with water and then adding a basic substance to the mixture. SOLUTION: (B) A surfactant (e.g. sodium solfosuccinate dioctyl ester) in an amount of preferably 0.1-50 wt.%, more preferably 1-30 wt.%, based on the component A, is dissolved in (A) an alkyltrialkoxysilane (a particle hydrolyzate condensate) (e.g. methyltrimethoxysilane) to give a mixture, which is mixed which (C) water and further (D) a basic substance (e.g. ammonia) in an amount to make the concentration in the solution preferably ≥0.01 wt.%, more preferably 0.01-1 wt.% to give the objective particle having preferably <20 μm, more preferably <5 μm median diameter (mean value in volume distribution of particles).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely. 2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] (a) Process which melts a surfactant to alkyltrialkoxysilane or its partial hydrolysis condensation product; (b) process; which mixes water into the mixture, and (c) — the manufacture approach of the polyalkylsilsesquioxane particle which grows into the mixture including the process which adds an alkali and obtains a polyalkylsilsesquioxane particle.



1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.*** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[Field of the Invention] This invention relates to the approach for manufacturing the narrow polyalkylsilsesquioxane particle of particle size distribution. In the sensible-heat printing field, it is common knowledge that a particle can be used for a sensible-heat medium so that a thermal print head may be held in the condition that neither dust nor waste is attached. As for the particle concerned, it is desirable that he is the inorganic granule child used for the slip layer of a coloring matter donator element, and a thermal print head is cleaned by scouring of the particle concerned during presswork. A poly methyl silsesquioxane particle like Tospearl (trademark) (Toshiba Silicone) is proposed by use in a sensible-heat medium as indicated by the coincidence connection United States patent application 08th / No. 976,772 (Simpson et al., November 24, 1997 application). However, these particles have very broad particle size distribution.

[Description of the Prior Art] The manufacture approach of the poly methyl silsesquioxane particle of hydrolyzing and carrying out condensation of methyl trialkoxysilane and/or its partial hydrolysate to JP,54-72300,A in the water solution of an alkaline-earth-metal hydroxide or an alkali-metal carbonate is indicated. The manufacture approach of the poly methyl silsesquioxane particle which adds methyl trimetoxysilane or its partial hydrolysis condensation product to U.S. Pat. No. 4,528,390 at this while stirring the water solution of a base like ammonium hydroxide is indicated.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, there is a problem that the particle size distribution of the polyalkylsilsesquioxane particle obtained becomes very broad in such conventional techniques. When using it in a sensible-heat medium, an extra-large particle is too large for cleaning of a thermal print head. In order to enable it to use such a particle for a sensible-heat medium, it is necessary to make particle size small according to a grinding process. Such a grinding process makes a manufacturing cost increase. The purpose of this invention is to offer the approach for manufacturing the narrow polyalkylsilsesquioxane particle of particle size distribution.



1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely. 2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

TECHNICAL FIELD

[Field of the Invention] This invention relates to the approach for manufacturing the narrow polyalkylsilsesquioxane particle of particle size distribution. In the sensible—heat printing field, it is common knowledge that a particle can be used for a sensible—heat medium so that a thermal print head may be held in the condition that neither dust nor waste is attached. As for the particle concerned, it is desirable that he is the inorganic granule child used for the slip layer of a coloring matter donator element, and a thermal print head is cleaned by scouring of the particle concerned during presswork. A poly methyl silsesquioxane particle like Tospearl (trademark) (Toshiba Silicone) is proposed by use in a sensible—heat medium as indicated by the coincidence connection United States patent application 08th / No. 976,772 (Simpson et al., November 24, 1997 application). However, these particles have very broad particle size distribution.



1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

PRIOR ART

[Description of the Prior Art] The manufacture approach of the poly methyl silsesquioxane particle of hydrolyzing and carrying out condensation of methyl trialkoxysilane and/or its partial hydrolysate to JP,54-72300,A in the water solution of an alkaline–earth-metal hydroxide or an alkali-metal carbonate is indicated. The manufacture approach of the poly methyl silsesquioxane particle which adds methyl trimetoxysilane or its partial hydrolysis condensation product to U.S. Pat. No. 4,528,390 at this while stirring the water solution of a base like ammonium hydroxide is indicated.



JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CCCCCT	OF THE	INVENTION

[Effect of the Invention] According to the approach of this invention, it was found out that the polyalkylsilsesquioxane particle which excelled the conventional technique in mono dispersion nature is obtained.



JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

TECHNICAL PROBLEM

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, there is a problem that the particle size distribution of the polyalkylsilsesquioxane particle obtained becomes very broad in such conventional techniques. When using it in a sensible-heat medium, an extra-large particle is too large for cleaning of a thermal print head. In order to enable it to use such a particle for a sensible-heat medium, it is necessary to make particle size small according to a grinding process. Such a grinding process makes a manufacturing cost increase. The purpose of this invention is to offer the approach for manufacturing the narrow polyalkylsilsesquioxane particle size distribution. Another purpose of this invention is to offer the approach for manufacturing the polyalkylsilsesquioxane particle whose median diameter is less than 5 micrometers, without including a grinding process.

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.*** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

MEANS

[Means for Solving the Problem] The purpose of these and others is a process which melts a surfactant to (a) alkyltrialkoxysilane or its partial hydrolysis condensation product.;

(b) process; which mixes water into the mixture, and (c) — it is attained by this invention about the manufacture approach of the polyalkylsilsesquioxane particle which grows into the mixture including the process which adds an alkali and obtains a polyalkylsilsesquioxane particle.

[0005] The alkyltrialkoxysilane used in this invention can be for example, methyl triethoxysilane, ethyltrimethoxysilane, ethyltriethoxysilane, propyltrimethoxysilane, propyl triethoxysilane, a methyl tripropoxy silane. MECHIRUTORI butoxysilane, etc. The alkyltrialkoxysilane in the desirable embodiment of this invention is methyl trialkoxysilane like methyl trimetoxysilane. [0006] The methyl trialkoxysilane used as starting material in this invention or its partial hydrolysis condensation product can be obtained by alkoxyl-izing methyltrichlorosilane in suitable alcohol according to common technique. Various methyl trialkoxysilane is obtained with the individual concrete alcohol used in the alkoxyl-ized phase concerned. Furthermore, this can also be used for it although the partial hydrolysis condensation product of these methyl trialkoxysilane is obtained by hydrolyzing the silane concerned under existence of the water of an amount smaller than the amount of stoichiometries.

[0007] The surfactant used in this invention is a surfactant of arbitration meltable to alkyltrialkoxysilane. These may be used independently, or an anionic surface active agent, a cationic surface active agent, and a nonionic surfactant may be mentioned as an example of such a surface active agent, and they may be used mutually, combining. A suitable surfactant is an anionic surfactant like sulfo succinate or alkyl aryl polyether sulfonate.



1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely. 2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

EXAMPLE

[Example] Hereafter, the example for illustrating this invention is offered.

Example 1: When ammonium hydroxide was used, in the beaker which covered, 48g Aerosol OT (trademark) was melted to 600g methyl-trimethoxysilane (Aldrich shrine). It put into the flask of 12L which mixed the water (deionized water) of 6L in this solution, homogenized with the Gaulin homogenizer, and possesses a paddle form stirrer after that. Rapid stirring of the mixture during 10 minutes was carried out at 20 degrees C. When the ammonium hydroxide solution was all added at once 28 40g% during stirring of mixture and the obtained mixture was stirred overnight, the poly methyl silsesquioxane particle was obtained. The particle size distribution Microtrac(trademark) Ultrafine Particle Analyzer (part number 9230–0-00–1) analyzed. For less than 0.4 micrometers, less than 0.6 micrometers was [less than 0.8 micrometers of particle size distribution] 90% 50% 10%.

[0015] Example 2: The polyalkylsilsesquioxane particle was manufactured according to the approach indicated by example U.S. Pat. No. 4,528,390 of a comparison. 500g water and 50g 28% ammonium hydroxide solution were put into the flask of 1L possessing a paddle form stirrer. It applied for 50 minutes at 25 degrees C, and 200g methyl trimetoxysilane was added. After addition, the mixture was heated to 80 degrees C, and was stirred for 2 hours. What was obtained was the poly methyl silsesquioxane particle floc with wide distribution width of face.

[0016] Example 3: When a sodium carbonate was used, in the beaker which covered, 9g Aerosol OT (trademark) was melted to 100g methyl-trimethoxysilane (Aldrich shrine). The water (deionized water) of 1L was mixed in this solution, and it put into the flask of 3L possessing a paddle form stirrer. Rapid stirring of the mixture during 10 minutes was carried out at 50 degrees C. When 5% sodium-carbonate solution of 20mL was all added at once during stirring of mixture and the obtained mixture was stirred for 1 hour, the poly methyl silsesquioxane particle was obtained. The particle size distribution Microtrac(trademark) Ultrafine Particle Analyzer It analyzed. For less than 0.4 micrometers, less than 0.6 micrometers was [less than 0.8 micrometers of particle size distribution] 90% 50% 10%.

[0017] Example 4: When a sodium carbonate was used, in the beaker which covered, 9g Aerosol OT (trademark) was melted to 300g methyl-trimethoxysilane. It put into the flask of 3L which mixed the water (deionized water) of 1.5L in this solution, homogenized with the Gaulin homogenizer, and possesses a paddle form stirrer after that. Rapid stirring of the mixture during 10 minutes was carried out at 20 degrees C.

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平1-1---2-8-6-5-5-11

(43)公開日 平成11年(1999)10月19日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

The Company of the Company of the Company

技術表示箇所

C08G 77/06

C08G 77/06

審査請求 未請求 請求項の数1 〇L (全4頁)

(21)出願番号

特願平11-21585

(22)出顧日

平成11年(1999)1月29日

(31)優先権主張番号 09/016072

(32)優先日

1998年1月30日

(33)優先権主張国

米国(US)

(71)出願人 590000846

イーストマン コダック カンパニー

アメリカ合衆国、ニューヨーク14650

, ロチェスター, ステイト ストリート3

4 3

(72)発明者 ポール イー. ウッドゲート

アメリカ合衆国、ニューヨーク 1455

9, スペンサーポート, コルビー ストリ

The state of the contract of the state of th

The second of th

ート 665

(74)代理人 弁理士 石田 敬 (外4名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】ポリアルキルシルセスキオキサン粒子の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 粒径分布の狭いポリアルキルシルセスキオキ サン粒子を製造するための方法を提供すること。

【解決手段】 (a) アルキルトリアルコキシシラン又 はその部分加水分解縮合体に界面活性剤を溶かす工程;

- (b) その混合物に水を混合する工程;及び
- (c) その混合物に塩基性物質を添加してポリアルキル シルセスキオキサン粒子を得る工程を含んで成るポリア ルキルシルセスキオキサン粒子の製造方法。

40

【特許請求の範囲】

(a) アルキルトリアルコキシシラン又 【請求項1】 はその部分加水分解縮合体に界面活性剤を溶かす工程;

- (b) その混合物に水を混合する工程;及び
- (c) その混合物に塩基性物質を添加してポリアルキル シルセスキオキサン粒子を得る工程を含んで成るポリア ルキルシルセスキオキサン粒子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、粒径分布の狭いポ 10 リアルキルシルセスキオキサン粒子を製造するための方 法に関する。感熱印刷分野では、サーマルプリントヘッ ドが埃や屑が付かない状態で保持されるように感熱媒体 に粒子を使用できることが周知である。当該粒子は、色 素供与体要素のスリップ層に用いられる無機小粒子であ ることが好ましく、そして当該粒子の研摩作用により印 刷工程中にサーマルプリントヘッドがクリーニングされ る。同時係属米国特許出願第08/976,772号 (Simpson ら、1997年11月24日出願) に記載されている ように、感熱媒体における使用にはTospearl(商標) (東芝シリコーン社) のようなポリメチルシルセスキオ キサン粒子が提案されている。しかしながら、これらの 粒子は粒径分布が非常に幅広いものである。

[0002]

【従来の技術】特開昭54-72300号公報に、メチ ルトリアルコキシシラン及び/又はその部分加水分解物 をアルカリ土類金属水酸化物又はアルカリ金属炭酸塩の 水溶液中で加水分解して縮合させる、ポリメチルシルセ スキオキサン粒子の製造方法が記載されている。米国特 許第4,528,390号に、メチルトリメトキシーシ 30 ラン又はその部分加水分解縮合体を、水酸化アンモニウ ムのような塩基の水溶液を攪拌しながらこれに添加す る、ポリメチルシルセスキオキサン粒子の製造方法が記 載されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら の従来技法には、得られるポリアルキルシルセスキオキ サン粒子の粒径分布が非常に幅広くなるという問題があ る。感熱媒体において使用する場合、特大の粒子はサー マルブリントヘッドのクリーニングにとって大きすぎ る。このような粒子を感熱媒体に使用できるようにする ためには、粉砕工程により粒径を小さくする必要があ る。このような粉砕工程は製造コストを増加させる。本 発明の目的は、粒径分布の狭いポリアルキルシルセスキ オキサン粒子を製造するための方法を提供することにあ る。本発明の別の目的は、メジアン直径が5μm未満で あるポリアルキルシルセスキオキサン粒子を粉砕工程を 含めずに製造するための方法を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】これら及びその他の目的

は、

(a) アルキルトリアルコキシシラン又はその部分加水 分解縮合体に界面活性剤を溶かす工程:

- (b) その混合物に水を混合する工程;及び
- (c) その混合物に塩基性物質を添加してポリアルキル シルセスキオキサン粒子を得る工程を含んで成るポリア ルキルシルセスキオキサン粒子の製造方法に関する本発 明によって達成される。

【0005】本発明において用いられるアルキルトリア ルコキシシランは、例えば、メチルトリエトキシシラ ン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシ ラン、プロピルトリメトキシシラン、プロピルトリエト キシシラン、メチルトリプロポキシシラン、メチルトリ プトキシシラン、等であることができる。本発明の好ま しい実施館様におけるアルキルトリアルコキシシラン は、メチルトリメトキシシランのようなメチルトリアル コキシシランである。

【0006】本発明において出発物質として用いられる メチルトリアルコキシシラン又はその部分加水分解縮合 体は、常用技法に従い、メチルトリクロロシランを適当 20 なアルコールでアルコキシル化することによって得るこ とができる。当該アルコキシル化段階において用いられ る個別具体的なアルコールによって、様々なメチルトリ アルコキシシランが得られる。さらに、これらメチルト リアルコキシシランの部分加水分解縮合体は、当該シラ ンを化学量論量よりも少ない量の水の存在下で加水分解 することにより得られるが、これを使用することもでき る。

【0007】本発明において用いられる界面活性剤は、 アルキルトリアルコキシシランに可溶である任意の界面 活性剤である。このような界面活性剤の具体例としてア ニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤及び非イオ ン性界面活性剤が挙げられ、これらは単独で使用して も、また相互に組み合わせて使用してもよい。好適な界 面活性剤は、スルホスクシネートやアルキルアリールポ リエーテルスルホネートのようなアニオン性界面活性剤 である。スルホスクシネートには、スルホコハク酸ナト リウムのジトリデシルエステル〔Aerosol TR(商標)、 Cytec Industries, Inc.製】、スルホコハク酸ナトリウ ムのジオクチルエステル (Aerosol OT (商標))、スル ホコハク酸ナトリウムのジヘキシルエステル(Aerosol MA (商標)]、スルホコハク酸ナトリウムのジアミルエ ステル [Aerosol AY (商標)] 及びスルホコハク酸ナト リウムのジプチルエステル [Aerosol IB (商標)] が含 まれる。好適な実施態様におけるスルホスクシネートは スルホコハク酸ナトリウムのジオクチルエステルであ る。当該界面活性剤により製造工程における望ましくな い凝集が最小限に抑えられるため、粒子の分散性が改良 される。本発明における界面活性剤の使用量は、用いら 50 れるアルキルトリアルコキシシラン又はその部分加水分 20

40

解縮合体の、例えば0.1~50重量%、好ましくは1 ~30重量%の範囲とすることができる。

【0008】本発明において用いられる塩基性物質は、 アンモニア、アミン(例、モノメチルアミン、ジメチル アミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、エチレン ジアミン、等)、金属水酸化物(例、水酸化カルシウ ム、水酸化マグネシウム、水酸化ナトリウム、水酸化力 リウム、等) 又は金属炭酸塩(例、炭酸ナトリウム、炭 酸カルシウム、等)のような物質であることができる。 好適な実施態様における塩基性物質はアンモニア又は水 酸化ナトリウムもしくは炭酸ナトリウムのような金属水 酸化物もしくは金属炭酸塩である。溶液中に用いられる 塩基性物質の濃度は0.01重量%以上、好ましくは 0.01~1重量%である。

【0009】本発明の方法において、当該塩基性物質 は、アルキルトリアルコキシシランの加水分解及び縮合 のための触媒として作用する。

【0010】本発明により得られる粒子は、従来技術に より得られる粒子よりも狭い粒径分布を示す。本明細書 中の用語「メジアン直径」は、粒子の体積分布の中央値 として定義される。一般に、本発明の方法により得られ る粒子は、20μm未満、好ましくは5μm未満のメジ アン直径を示す。本発明の別の好ましい実施態様では、 粒子の30%未満が当該メジアン直径の1.7倍よりも 大きな直径を示す。本発明のさらに別の好ましい実施態 様では、粒子のメジアン直径が0.7μm未満であり且 つ当該粒子のうち直径が1.2μmよりも大きいものが 30%未満である。

【0011】本発明の加水分解/縮合反応は、反応時間 が短縮されて所望の生成物を一層迅速に得ることができ るため、加熱下で行うことが好ましい。加熱温度は、用 いるアルキルトリアルコキシシラン又はその部分加水分 解縮合体の量に依存して大幅に変動し得る。採用する加 熱温度は、得られる粒径及び分布の狭さの双方に影響を 与える。一般に、反応混合物の沸点を上限として加熱温 度を上昇させることができる。

【0012】上記の条件下で反応を行った場合、反応が 進行するにつれてポリアルキルシルセスキオキサンが分 離析出してくる。この析出物を必要に応じて収集し、水 洗し、そして乾燥するか、又は過剰の塩基及び界面活性 剤を除去するために別の技法により精製もしくは単離し て所望の生成物を得る。

【0013】本発明の方法により製造されたポリアルキ ルシルセスキオキサン粒子は、その形態が球状又はほぼ 球状であることが好ましい。本発明の好ましい実施態様 におけるポリアルキルシルセスキオキサン粒子はポリメ チルシルセスキオキサン粒子である。

[0014]

【実施例】以下、本発明を例証するための実施例を提供 する.

実施例1:水酸化アンモニウムを使用した場合

蓋をしたビーカーの中で、48gのAerosol OT (商標) を600gのメチルートリメトキシシラン (Aldrich 社) に溶かした。この溶液に6 Lの水(脱イオン水)を 混合し、Gaulinホモジナイザーで均質化し、その後權形 スターラーを具備した12Lのフラスコに入れた。その 混合物を20℃で10分間急速攪拌した。混合物の攪拌 中に、40gの28%水酸化アンモニウム溶液を一度に 全部添加し、得られた混合物を一晩攪拌したところ、ポ リメチルシルセスキオキサン粒子が得られた。その粒径 分布を Microtrac (商標) Ultrafine Particle Analyze r(型番9230-0-00-1)により分析した。粒径分布は、0. 4 μ m 未満が 1 0 %、 0. 6 μ m 未満が 5 0 %、 0. 8 μm未満が90%であった。

【0015】 <u>実施例2:比較例</u>

米国特許第4,528,390号に記載されている方法 に従いポリアルキルシルセスキオキサン粒子を製造し た。櫂形スターラーを具備した110のフラスコに、50 0gの水と50gの28%水酸化アンモニウム溶液とを 入れた。25℃で50分間かけて200gのメチルトリ メトキシシランを添加した。添加後、その混合物を80 ℃まで加熱して2時間攪拌した。得られたものは、分布 幅の広いポリメチルシルセスキオキサン粒子凝集体であ った。

【0016】<u>実施例3:炭酸ナトリウムを使用した場合</u> 蓋をしたビーカーの中で、9gのAerosol OT(商標)を 100gのメチルートリメトキシシラン (Aldrich 社) に溶かした。この溶液に1Lの水(脱イオン水)を混合 して、櫂形スターラーを具備した3Lのフラスコに入れ 30 た。その混合物を50℃で10分間急速攪拌した。混合 物の攪拌中に、20mLの5%炭酸ナトリウム溶液を一 度に全部添加し、得られた混合物を1時間攪拌したとこ ろ、ポリメチルシルセスキオキサン粒子が得られた。そ の粒径分布を Microtrac (商標) Ultrafine Particle A nalyzer により分析した。粒径分布は、0. 4 μm未満 が10%、0.6μm未満が50%、0.8μm未満が 90%であった。

【0017】実施例4:炭酸ナトリウムを使用した場合 蓋をしたビーカーの中で、9gのAerosol OT(商標)を 300gのメチルートリメトキシシランに溶かした。こ の溶液に1. 5Lの水(脱イオン水)を混合し、Gaulin ホモジナイザーで均質化し、その後櫂形スターラーを具 備した3Lのフラスコに入れた。その混合物を20℃で 10分間急速攪拌した。混合物の攪拌中に、20mLの 2. 5%炭酸ナトリウム溶液を一度に全部添加し、得ら れた混合物を一晩攪拌したところ、ポリメチルシルセス キオキサン粒子が得られた。その粒径分布を Microtrac (商標) Ultrafine Particle Analyzer により分析し た。粒径分布は、2.6μm未満が10%、3.6μm 50 未満が50%、5.1μm未満が90%であった。

5

【0018】 <u>実施例5: 水酸化ナトリウムを使用した場</u> 合

蓋をしたピーカーの中で、8gのAerosol OT (商標)を 100gのメチルートリメトキシシランに溶かした。こ の溶液を、櫂形スターラーを具備した2Lのフラスコに おいて濾過、蒸留後の1000gの水に添加した。その 混合物を50℃に加熱した。急速に攪拌しながら、約2 0mLの水に溶かした0.8gの水酸化ナトリウムを添 加した。この混合物を約2時間攪拌したところ、ポリメ チルシルセスキオキサン粒子が得られた。その粒径分布を Microtrac (商標) UltrafineParticle Analyzer に より分析した。粒径分布は、 0.6μ m未満が10%、 0.7μ m未満が50%、 0.8μ m未満が90%であった。

[0019]

【発明の効果】本発明の方法によると、従来技法よりも 単分散性に優れたポリアルキルシルセスキオキサン粒子 が得られることが見い出された。

フロントページの続き

(72) 発明者 ピーター ジェイムス マカレウィッツ アメリカ合衆国, ニューヨーク 1462 4, ロチェスター, ブルック パレー ド ライブ 24

(72)発明者 トッド シー. ジオン アメリカ合衆国、ニューヨーク 1461 0、ロチェスター、イースト アベニュ 1501

and the second of the second of the second of